

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA		
Nazwa modułu/przedmiotu Ochrona własności intelektualnej		Kod 1011101361011170509
Kierunek studiów Zarządzanie - studia stacjonarne I stopnia	Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) (brak)	Rok / Semestr 3 / 6
Ścieżka obieralności/specjalność -	Przedmiot oferowany w języku: polski	Kurs (obligatoryjny/obieralny) obligatoryjny
Stopień studiów: I stopień	Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarna	
Godziny Wykłady: 15 Ćwiczenia: - Laboratoria: - Projekty/seminaria: -		Liczba punktów 2
Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny) (brak)		(ogólnouczelniany, z innego kierunku) (brak)
Obszar(y) kształcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki nauki społeczne nauki prawne		Podział ECTS (liczba i %) 2 100% 2 100%
Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca: dr Lechosław Cichowski email: lechoslaw.cichowski@put.poznan.pl tel. (+48)61 665 3391 Wydział Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań		
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:		
1	Wiedza:	Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz zarządzania
2	Umiejętności:	Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne
3	Kompetencje społeczne	Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotu: Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej obszaru ochrony własności intelektualnej w gospodarce rynkowej, Polski i Unii Europejskiej		
Efekty kształcenia i odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia		
Wiedza: 1. Zna metody i narzędzia zbierania danych, ich przetwarzania oraz selekcji i dystrybucji informacji - [K2A_W11] 2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - [K2A_W19]		
Umiejętności: 1. Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz regułami prawnymi, etycznymi i zawodowymi w zakresie ochrony własności intelektualnej - [K1A_U05]		
Kompetencje społeczne: 1. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracę zespołu w kontekście ochrony własności intelektualnej - [K1A_K2]		

Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia
Ocena formująca: na podstawie odpowiedzi na pytania dotyczące materiału omówionego na poprzednich wykładach Ocena podsumowująca: na podstawie pisemnego testu wyboru
Treści programowe

Podstawowe akty prawne: prawo własności przemysłowej i prawo autorskie - ochrona własności intelektualnej. Podstawowe instytucje systemu: urzędy patentowe, WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Wynalazki = inwencje, innowacje. Rola uniwersytetów(szkół wyższych) i państwa we wspieraniu rozwoju i ochronie własności intelektualnej. Integracja europejska a podstawowe problemy, wyzwania związane z ochroną własności intelektualnej (patent europejski).TRIPS i ACTA. Jednolity Patent Europejski

Literatura podstawowa:

1. M.Zajączkowski Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Economicus, Szczecin 2003
2. (red) Andrzej Pyrża Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym, KIG, UPRP Warszawa 2009
3. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie Wydawnictwo Oficyna Warszawa 2008
4. <http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/>
5. <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>
6. http://ec.europa.eu/youreurope/business/competing-through-innovation/protecting-intellectual-property/index_pl.htm

Literatura uzupełniająca:

1. T.Szymanek Prawo własności przemysłowej. EWSPA Warszawa 2008

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

Czynność	Czas (godz.)
1. Wykład	15
2. Konsultacje	15
3. Przygotowane do egzaminu - Egzamin	5

Obciążenie pracą studenta

forma aktywności	godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	30	2
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	25	2
Zajęcia o charakterze praktycznym	0	0